

## EV Group brings high-speed high-precision metrology to 3D heterogeneous integration - November 17, 2021

EVG unveiled the EVG®40 NT2 automated metrology system, which provides overlay and CD measurements for W2W, D2W and D2D bonding as well as maskless lithography applications. Designed for high-volume production with feedback loops for real-time process correction and optimization, the EVG40 NT2 helps device manufacturers, foundries and packaging houses accelerate the introduction of new 3D/heterogeneous integration products as well as improve yields and avoid scrapping of highly valuable wafers. "Process control is increasingly critical for leading-edge 3D and heterogeneous integrations." stated Dr. Thomas Glinsner, corporate technology director at EV Group.



<u>≡ 전체</u> 경제 산업 금융 부동산 정치 사회 전국 국제 기획·연재 연예·스포츠 오피।

HOME > 산업 > 산업일반

## EV 그룹, 3D 이종집적화 지원하는 고속·고정밀 계측 기술 발표

용 이동헌 기자 | ② 승인 2021.11.17 1554

EVG40 NT2, 웨이퍼 및 다이 수준의 하이브리드 본딩과 마스크리스 리소그래피 구현 가속화하는 계측 기술



(사진제공=EV 그룹)

[뉴스웍스=이동헌 기자] MEMS, 나노 기술, 반도체 제조용 웨이퍼 본딩 및 리소그래피 장비의 선도적 공급사인 EV 그룹(이하 EVG)이 EVG®40 NT2 자동 계측 시스템을 발표했다. 이 시스템은 웨이퍼-투-웨 이퍼(W2W), 다이 투-웨이퍼(D2W), 다이-투-다이(D2D) 본딩 애플리케이션과 마스크리스 리소그래피 애 플리케이션에서 오버레이 및 임계 선폭(critical dimension, CD)을 측정하는 기술이다. 실시간 공정 수정 및 최적화를 위해 피드백 루프를 사용하는 대량 생산을 지원하도록 설계된 EVG40 NT2를 활용함으로써 디바이스 제조사, 파운드리, 패키징 하우스는 새로운 3D/이종집적화 (heterogeneous integration) 제품 도입을 앞당기고, 수율을 향상하며, 고부가 가치의 웨이퍼 폐기량을 크게 풀일 수 있을 것으로 보인다.

기존의 평면적인 실리콘 스케일링이 그 비용 한계에 도 달함에 따라 반도체 업계는 새로운 세대의 디바이스에 서 성능 향상을 도모하기 위해 이종집적화 기술로 방향 을 전환 중이다. 이종집적화란 서로 다른 기능 규모와 소재를 가진 다양한 이종 컴포넌트 또는 다이를 단일한 디바이스 또는 패키지 상에 제조, 조립 및 패키징하는 기술을 말한다.

W2W, D2W 및 D2D 본딩에서 서로 연결된 디바이스들 간의 우수한 전기적 접촉을 위해서는 정교한 정렬과 오 버레이 정확도가 요구된다. 새로운 세대의 제품이 등장 할 때마다 인터커넥트 피치는 더 엄격해지기 때문에 웨



이퍼 및 다이 본드 정력과 오버레이 프로세스 역시 그에 맞게 적절히 발전되어야 하다

또한, 공정 문제가 발생할 경우, 수정 조치를 취하거나 재작업을 통해 생산 수율을 높일 수 있도록 더 높은 측정 정확도와 더 빈번한 측정이 제공될 필요가 있다. 3D/이종집적화를 위한 혁신적인 리소그래 피 기법인 마스크리스 노광 기술은 종종 일부 다이가 제 위치를 벗어날 정도로 심각하게 휘거나 굽은 웨이퍼에 대해 점점 더 정밀한 패턴 반복성과 패턴을 요구하고 있으며, 이에 따라 다이 위치에 관한 결 정적인 정보를 제공하는 계측 기술에 대한 수요가 증가하고 있다.

EV 그룹의 기술담당 디렉터인 토마스 글린스너(Thomas Glinsner) 박사는 "첨단 3D 및 이종집적화 분야 에서 공정 제어의 중요성은 점점 더 커지고 있다"며, "EVG40 NT2는 첨단 패키징 산업에 대한 새로운 요 구를 충족하는 혁신적인 계측 기술로서, 더 높은 오버레이 정확도와 함께 상당 수준의 Throughput 개 선 효과를 통해 웨이퍼당 측정량을 향상시킴으로써 하이브리드 본딩 성능 등과 같은 보다 자세한 피드 백을 제공한다"고 말했다. 그는 "이 새로운 계측 솔루션을 통해, 우리는 3D/이종집적화를 위한 포괄적 인 프로세스 솔루션 포트폴리오를 완성하고, MEMS 및 복잡한 광 디바이스용 계측 장비의 사실상 표준 인 EVG의 기존 EVG40 NT 시스템을 보완할 수 있을 것이다. EVG40 NT2는 이미 EVG의 이종집적화 역량 센터(Heterogeneous Integration Competence Center™)에서 진행 중인 여러 공동 개발 프로젝트에서 핵 심적인 역할을 담당하고 있다"고 덧붙였다.

EVG는 EVG40 NT2 자동 계측 시스템에 대한 주문을 받고 있으며, 오스트리아 본사의 이종집적화 역량 센터에서 제품 시연도 제공 중이다. 자세한 내용은 EV그룹 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

http://www.newsworks.co.kr/news/articleView.html?idxno=581809